MANUFACTURE OF SEMI	IRE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	<u> </u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE:To obtain a semiconductor wherein the semiconductor device is m substrate is selectively removed by etc	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.
CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mu of 35mum thickness. A semiconducor of 11i. The transfer-molding with epoxy re solution from the back surface 11a to c 12c and the heat radiation surface 12a soldered to a conductor pattern on the an easy and simple method.	CONSTITUTION: Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t= 1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCi3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.
	Data supplied from the espidicenet database 12

BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-208756

6plnt. Cl.3 H 01 L 23/12 21/56

識別記号

庁内整理番号 7357--5 F 7738--5 F €公開 昭和59年(1984)11月27日

7738-5F 7357-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⊗半導体装置のパッケージの製造方法

35号ソニー株式会社内

②特 顧 昭58-83188

23/48

⑦ 発明 者 梶山雄次

②出 類 昭58(1983) 5月12日

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35号ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号

②発明 者 小野鉄雄

砂代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

蚓 細 看

1. 强弱の名称

半導体装置のパンケージの製造方法

2. 特許納米の駆逐

近択ニッナング町記な材料から成る芸板上に半 近体装板を取置し、接紋用ワイヤを上配半導性 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部包 部を上記芸板の外部包値数値部位に接続し、次い で上記芸板上において上記半導体装置及び上記装 使用ワイヤを一体に倒着モールドし、しかるを上 記記板をエッテング除去することを特徴とする牛 時体を取のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な政策

監察上の利用分野

本発射は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

収水 、ブリント 並被上の突張密度の高いパッケージとして、デップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をブリント芸 板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実質を行うものである。

てのような 位来のブラステックタイプのテップ キャリアタイプパンケージの表達を第1 図に示す。 このパンケージ (I) は、 無 若 製の 電荷 (2) が 子 的 形成 されている ブリント 鉱板 (3) 上に 半 等件 保 豊 を 構成 するナンブ(4)を歓迎し、ワイヤボンディング法により上記チンブ(4)と上記な在(2)の一路とを Auの超級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエボキン関脳を属下させて硬化成形することによつて作る。

てのパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂脂(6)とブリット芸板(3)とによつて囲まれている。これらの世脂形(6)及びブリット芸板(3)の熱抵抗は発に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散性が高いという欠点を有している。また上記の散状のエポキン関節を庭下するなとが難しくの散状のエポキン関節を直下することが難しくのな状のエポキン関節を直下することが難している。このためにパッケージ(1)はパッケージの変造の自効化に返していないという欠点を有している。

一方、上述のテンプキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のテンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

るととができる。なお上記外部電板部は上記接続 用ウィヤミ体が集ねていてもよいし、上記接続用 ウイヤとは別に取けられかつ上記接続用ウィヤが 受託されているものでもよい。 発施例

以下本格別に係る半導体装置のパッケージの製造方法の支持例につき図前を参照しながら説明する。

第2 A 図~年2 D 図は本発明の第1 実施例による半部年後にのパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2 A 形から工程版に設明する。

まずな2 A 気において、はさう5(μ)のFe 限の強板 ED の上に、 厚さ 1 (μ)の Au MO2、 尽さ 1 (μ)の Au MO2、 尽さ 1 (μ)の Ni MO3及び 厚さう(μ)の Au MO4 を 取 次メンキして、 半済体 軽な で 切成する チップ EG の 数位 ED 及び外 な 電磁 部 ED の それぞれを 上記 法 な ED の 所 定の テップ 数量 部位(11g)及び 外 部 2 を 接 映 部位(11h)(11l)の それぞれに ひける。 無 2 A 固に 示す 工程 終了 後の 上記 差 核 ED の 平面 図 を 名

小形化できるという和点を有するが、テップが根底層によつて完全に覆われているため熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために併発 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、結放製性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類様

3 関に示す。次に第2 B 図において、上記チャンプのを数置した後、クイヤルングを数置した後、クイヤのを数置した後、クイヤのを数置した後、クイヤのを数置によってこのチャンプのと上記外部電極であり、第2 B 図の上にはりれた上記外部電極が10 MB、チャンのB 及びワイヤのを一体とのが変数の、チャンのB 及びワイヤのを一体としているのとうシスファ・モールドをはがから、ないでは、からはるとは、上記的音をしたというとした。

次に祝って協出といて、Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド度四及びAu 度 02はエッチングしないエッチング報、例えば塩化鉱二鉄(FeCt。)常祉を用いて、基板印の裏面(11a)貫からスプレーエッチングすることにより、上記表のいるなまして、第2 D図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッチングによつて製出された Au 層 62の下面のうち外部

上述のようにして完成されたパンケージの2をプリント基板上に実装する場合には、第2D的に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント番板上の将体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面 (12a) は、その紛 作時においてテップ III から発生する熱の放散面と なつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、 テップ III から発生する熱は金属製のテップ設立即 III を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散河 (12a) から放散されるととによつて効果的に除去される。 しかし、より効果的にテップ III の 発生剤を除去す るためには、広い 表面 数を有する 放然フィンの一 部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により 然を放散させるのが好ましい。

上述の第1契格的のパッケージのは第2A図~ 第2D 図に示すような簡単な工程によつで作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによってナップを登録的及び外部で、111a)~(111f)が形成されるので、これらの部分に視断が回りて、これらの実出版(20a)~(20f)によって上記がで、なは形の及び上記外部で、上記テップを関係ではあって、上記テップを使用のないとなるので、上記テップを使用のとなるので、上記テップの使用のではよいて関係モールド層のから数点がある。によりできるという利点がある。で、これらのナップを図りなび外部電を開いるというで、これらのナップを図りなび外部電を開いて、これらのナップを図りなど外部電を開いて、これらのナップを図りません。

於5人以一年5 C回は本規則の第2 実施代による半導体表現のパンケージの製造方法を設別するための工程図である。以下第5人間から工程原に該明する。

、まずボ5AMにおいて、以さ35(a)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるいで、チーブキャリアタイプのパッケージにおいて必要な歴史である。で、で、女はほどの的数な装置がパッケージを始めてある。さらに上述の第1 実給例ではあることができる。さらに上述の第1 実給例ではステールド暦(移送成形法)を用いている。でなく、モールドの機械化、気変化が容易でありためにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、は2A図に示す場合と同様にチンプ軟質部の及び外部電極配の PeCls 格 在を B いて 仮かに エンナングすることにより、 第 4 A 図に示すように チンプ 軟 置 部の及び外 部 電 板 師 U7 08の 下 部の 差 板 C U に アンダーカント 部 (11s) ~ (11f) を 形 広 し、 次 に 第 2 B 図 ~ 第 2 D 図 と 同 様 な 方 法 に よ つ て 第 4 B 図に 示す パンケーシ の を

製の蕎板側の上部に公知のフォトレジストを施布 した长に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu - のみを退択的にエッテングするエンテング版、例 えは以述の FeCt』 路板を用いて上記去板 GD の表面 を使かにユッテングすることによつて、上記書板 □Dの表面にチップ収置部位 (11g)及び外部電気器 込 部位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを禁去した获に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教復都位 (11g) にハンダ原四を介してナンブロを教養した後、フ イヤポンデイング生によつてこのテップGS と上記 外部発療技段 25位(11h)(111)とをそれぞれ Ag の 四日から成るワイヤロ9で放伏する。なお本央方代 においては、伏述の歴由により、高1実施外で用 いたワイヤよりも住の大きいワイヤを用いた。 久 に第1兵和何と同様に御路モールド層のを上記書 板印上に形成する。 ひに上記蓋板ので 戻り 実施例 と同様な方法でェッテンク飲去してパッケージu0 を免成させる。上記エンテングにより延出された ワイヤOYのた色が外部電磁部ONORとなり、またハ

The state of the s

ング形のの下面が熱放散的(25a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをデリント選出上に収益する場合には、第1実務例と同様に、350億に示す上配外部電機部の関係デリント選択上の設体パタンに直接ハンチ付けして提記すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ時のな部をそのまま外部電機部の500として用いるために、ワイヤ時の経を構成のように大きくするのが好ましい。なお始め飲油(25a)の概能は終1実施例と同様である。

脳を用いることも可能である。この場合には既还のエンテング成としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの北合放を用いればよい。 な朝の幼虫

本説明に係る単純体装配のパッケージの製造方 供によれば、その動作時において単純体装置から 発住する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高 い小形のパッケージを、種めて簡優かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

4. 岩油の筒料な説明

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1契地例及び無2契架例においては、
1個のチンプをかりて設置部にではです。
「個のチンプを場合につきがべれたのでは、
では、
のチンプを場合につきがでれるののチングを関係しているができる。
のチンプを関係である。
のチンプを関係したが、
のチンプを関係したが、
のチンプを関係したが、
のチンプを関係したが、
のかりまるののでは、
のかり、
でものが、
でものでは、
のかり、
では、
のかり、
では、
のかり、
では、
のかり、
できると共に、
のは、
のないできるという対点がある。

上述の第1 実施代の書板の材料は透択エッテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系例

なお図面に用いた符号において、

(120)27/20 パッケージ

(4)(5) …… チップ

15)24 74 +

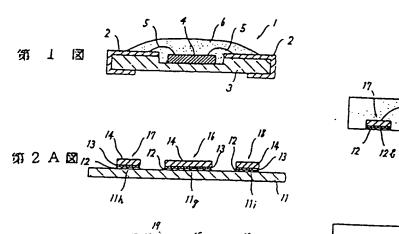
(11b)(11i) ···· 外部氧矩接获都位

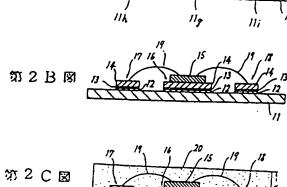
07018 外形粒極影

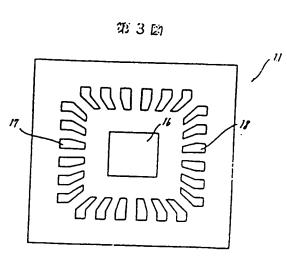
である。

代理人 土腥 肪 化双芳椒

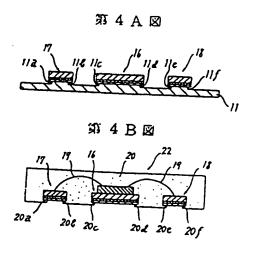
杉斯俊女

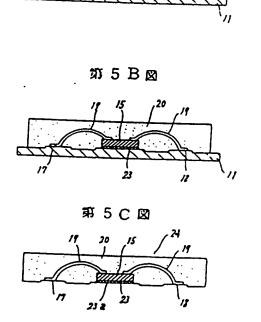






郊 2 D 図





第5 A 図